PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10065339 A

(43) Date of publication of application: 06 . 03 . 98

(51) Int Ci

H05K 3/46 H05K 3/40

(21) Application number: 08221437

(71) Applicant:

SONY CORP

(22) Date of filing: 22 . 08 . 96

(72) Inventor.

MATSUDA YOSHINARI

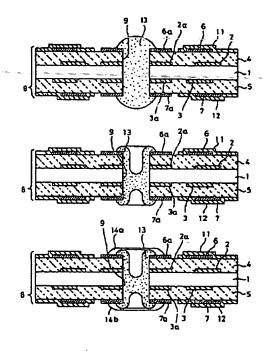
(54) MULTILAYER PRINTED WIRING BOARD AND **METHOD MANUFACTURING THERFOR**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a multilayer printed wiring board of high reliability which enables improvement in productivity by a simple facility and cost cutting.

SOLUTION: A via hole 9 is formed through outer-layer land portions 6a, 7a of laminated outer-layer conductor circuits and inner-layer land portions 2a, 3a of laminated inner-layer conductor circuit on a multilayer printed wiring board with a plurality of conductor layers stacked via the insulating layers. And the via holes 9 is filled with conductive paste 13, heat curing of the conductive paste 13 is then performed to connect electrically the outer-layer land portions 6a, 7a and the inner-layer land portions 2a, 3a.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-65339

(43)公開日 平成10年(1998) 3月6日

(51) Int.Cl. ⁶			庁内盛理番号	FΙ			技術表示箇所
H05K	3/46			H05K	3/46	N	
	3/40		7128-4E		3/40	K	

審査翻求 未翻求 翻求項の破3 OL (全 5 頁)

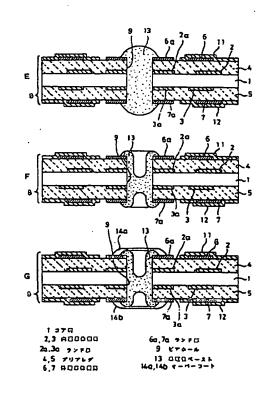
(21)出顯番号	特 國平8-221437	(71)出與人 000002185	
(22)出貿日	平成8年(1996)8月22日	ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号 (72)発明者 松田 良成	
To the second of		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ン 一株式会社内 (74)代理人 弁理士 松隈 発盛	/ニ

(54) 【発明の名称】 多層プリント配線板及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 簡単な設備で生産性を向上し、かつ低コスト 化を図ることができると共に信頼性の高い多層ブリント 配線板を得る。

【解決手段】 絶縁層を介して複数の導体層が積層された多層プリント配線板において、積層された外層導体回路の外層ランド部6 a、7 a及び内層導体回路の内層ランド部2 a、3 aに貫通するピアホール9を形成し、このピアホール9 に導電性ペースト13を孔埋め印刷し、導電性ペースト13を無硬化することで外層ランド部6 a、7 a及び内層ランド部2 a、3 a間を電気的に導電接続するようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁層を介して3層以上の導体層が積層された多層ブリント配線板において、

領層された各導体層部分に貫通するビアホールを形成し、ビアホールに導電性ベーストを孔埋め印刷し、導電性ベーストを熱硬化することで上記導体層の外層導体及び内層導体間を電気的に導電接続するようにしたことを特徴とする多層プリント配線板。

【請求項2】 請求項1記載の多層ブリント配線板において、

上記導電性ペーストは上記外層導体では外層表面及び上 記ピアホール孔面に露出する端面が導電接続され、上記 内層導体では上記ピアホール孔面に露出する端面が導電 接続されるととを特徴とする多層ブリント配線板。

【請求項3】 絶縁層を介して3層以上の導体層が積層された多層ブリント配線板の製造方法において、 絶縁性のコア材の両表面にバターン化された導体層を形成し、このコア材の両面にそれぞれブリブレグを介して 外層導体を加熱ブレスして積層板を形成する工程と、 積層された各導体層部分に対応する位置で上記積層板に 20 貫通するピアホールを形成する工程と、

上記外層導体をパターン化し、上記ピアホール周りの外層導体部分のランド部をマスキングして上記パターン化された外層導体上にソルダーレジストを形成する工程 よ

上記ピアホールに導電性ペーストを孔埋め印刷すると共 に、導電性ペーストを上記ランド部にまで印刷する工程 と

上記導電性ペーストを熱硬化する工程と、

上記ランド部上に露出する導電性ペースト面を絶縁性樹 30 のである。 脂で印刷し保護する工程と、からなることを特徴とする 【0007 多層ブリント配線板の製造方法。 させたビラ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、多層積層板の外層 導体と内層導体とをピアホール(層渡りの孔)に形成し た導電体によって電気的に接続するようにした多層プリ ント配線板とその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、この種ピアホールを有する4層の 40 多層プリント配線板を図4に示す。符号41が例えばガラス-エポキシ樹脂系からなるコア材であり、このコア材41の上下面にパターン化された銅箔からなる内層導体42、43が形成されている。コア材41にはプリフレグ44、45を介してパターン化された同じく銅箔からなる外層導体46、47が根層されて根層板48が構成されている。

【0003】この内層導体42、43と外層導体46、 47との対応する位置において積層板48にドリルにて 賃通されたビアホール49が形成されている。そして、 このピアホール49及び外層導体46、47の孔周りであるランド部46a、47a以外をマスキングしてメッキ厚が3μm以下の無電解鋼メッキ層50を形成し、続いて無電解鋼メッキ層50の上からメッキ厚が15μm以上の電解鋼メッキ層51を形成することによって外層導体46、47の一部であるランド部46a、47aとピアホール49の孔壁に露出する内層導体42、43とを電気的に接続している。

[0004]

10 【発明が解決しようとする課題】ところで、ビアホール 49に無電解銅メッキ層50及び電解銅メッキ層51を 形成してランド部46a、47aと内層導体42、43 とを電気的に接続する方法では、メッキ層の形成の部度 に洗浄する工程が必要であり、このための水処理設備も 大がかりなものとなり、従って、生産性及びコストの点 で多くの問題がある。

【0005】本発明は、上述したような課題を解消するためになされたもので、簡単な設備で生産性を向上し、かつ低コスト化を図ることができると共に信頼性の高い多層プリント配線板及び多層プリント配線板の製造方法を得ることを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するため、本発明による多層ブリント配線板は、絶縁層を介して3層以上の導体層が積層された多層ブリント配線板において、積層された各導体層部分に貫通するビアホールを形成し、ビアホールに導電性ベーストを孔埋め印刷し、導電性ベーストを熱硬化することで導体層の外層導体及び内層導体間を電気的に導電接続するようにしたものである。

【0007】このように構成したことで、積層板に貫通させたビアホールに導電性ペーストを孔埋め印刷をする ことによって外層導体と内層導体との導電接続を容易に 行うことができる。

【0008】また、導電性ベーストは外層導体では外層表面及びピアホール孔面に露出する端面が導電接続され、内層導体ではピアホール孔面に露出する端面が導電接続されるようにした。導電性ベーストは熱硬化前ではゲル状(液状インク)であるため孔埋め印刷の際、外層導体面への密着はもとより導体端面に確実に密着し、導電性ベーストの熱硬化によって強固に固着させることができる。

【0009】また、本発明による多層ブリント配線板の 製造方法は、絶縁層を介して3層以上の導体層が穏層された多層ブリント配線板の製造方法において、絶縁性の コア材の両表面にバターン化された導体層を形成し、こ のコア材の両面にそれぞれブリブレグを介して外層事体 を加熱ブレスして積層板を形成する工程と、積層された 各導体層部分に対応する位置で上記積層板に貫通するビ

50 アホールを形成する工程と、外層導体をパターン化し、

ビアホール周りの外層導体部分のランド部をマスキング してパターン化された外層導体上にソルダーレジストを 形成する工程と、ビアホールに導電性ペーストを孔埋め 印刷すると共に、導電性ペーストをランド部にまで印刷 する工程と、導電性ペーストを熱硬化する工程と、ラン ド部上に露出する導電性ペースト面を絶縁性樹脂で印刷 し保護する工程と、からなる。

【0010】上述した製造方法により、積層板に貫通させたビアホールに導電性ペーストを孔埋め印刷を行う工程によって製作することができる。従って、従来のよう 10 にメッキ後に洗浄するような工程も一切不要となり、生産性を大幅に向上することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明による多層プリント 配線板及びその製造方法の実施例を図面を参照して説明 する。

【0012】図1及び図2に4層構造の多層ブリント配線板の製造工程を示す。図1Aは製造工程の初期の段階であり、絶縁性のコア材1の両面には銅箔が回路パターン化されて形成され、上面側を銅箔回路パターン2とし、下面側を銅箔回路パターン3とし、これら銅箔回路パターン2、3は内層導体回路となる。このうち符号2a、3aは銅箔回路パターン2、3の内層ランド部となる。尚、コア材1としてはエボキシ樹脂が含浸されたガラス布(一例としてFR-4、CEM-3)からなり、銅箔回路パターン2、3は厚みが12~70μmである

【0014】そして、上述したコア材1とブリブレグ4、5及び外層銅箔6、7を重ね合わせ加熱状態でブレスすることで、図1Bに示すように板厚が0.8~1.6mmの積層板8を形成する。

【0015】次に、図1Cに示すように積層板8に貫通するピアホール9を形成する。このピアホール9は内層 導体回路の内層ランド部2a。3aの中央を貫通するスルーホールであり、NCドリルにより穿孔される。尚、ピアホール9の穿孔の際、摩擦熱によりプリプレグの一部がピアホール孔面側に溶融し、いわゆるスミア10の発生により例えば内層ランド部3aの端面を覆うこともあるため、ピアホール9の孔面を過マンガン酸カリにより洗浄しスミア10を除去し治浄化する。

【0016】次に、図1Dに示すように外層銅箔6,7 をエッチング処理により外層導体回路にパターン化し、 このうち符号6a,7aは外層ランド部となる。続いて 外層ランド部6a,7aをマスキングして外層導体回路 上にソルダーレジスト11,12を写真食刻法またはス クリーン印刷法により形成する。尚、ここで、外層ラン 50 ド部6a.7a及び内層ランド部2a.3aは、例えば 積層ブリント配線板の導体回路の共通の電位となる部分 である。

【0017】かくして、次の工程として図2Eに示すようにピアホール9内に導電性ペースト13をシルクスクリーン印刷法により孔埋め印刷する。この際、導電性ペースト13はピアホール9内に充填されると共に、外層ランド部6a、7a面に導電性ペースト13が盛り上がって付着するように印刷される。

10 【0018】導電性ペースト13の材料としては、フェノール樹脂、キシレン樹脂、メラミン樹脂または各種エボキシ樹脂と硬化剤との組み合わせからなる熱硬化樹脂のパインダー樹脂と希釈溶剤とを5~15重量%含有し、その他を導電性金属粉とした液状インクである。【0019】また、導電性金属粉としては最大外径が50μm以下程度の銀粉、鍋粉、ニッケル粉、銀メッキ銅粉、金メッキ銅粉または金メッキニッケル粉等が実用的である。具体例としては、銅粉ペーストの場合はタツタ電線(株)の商品名「DDペースト」、銀粉ペーストの場合はアサヒ化学研究所(株)の商品名「LS056、銀メッキ銅粉ペーストの場合は旭化成(株)の商品名「AMG」が適している。

【0020】次に、積層板8を160℃の熱風乾燥炉内に1時間投入して導電性ペースト13を熱硬化処理する。熱処理された導電性ペースト13は図2Fに示すように中央部表面が陥没状態となって体積が収縮し硬化する。これにより、外層ランド部6a. 7aの表面及びピアホール9側に露出する端面と、内層導体回路の内層ランド部2a, 3aのピアホール9側に露出する端面とが導電性ペースト13によって導電接続することができる。尚、導電性ペースト13の導通抵抗値は、1つのピアホール当たり約100mQ以下が確保でき、導通状態として充分満足する値である。

【0021】最後に外層ランド部6a,7aの表面に隆起状に露出する導電性ペースト13上にエポキシ樹脂をオーバーコート14a,14bし、導電性ペースト13を保護して多層プリント配線板の製作が完了する。

【0022】このように本発明による多層ブリント配線板は、積層板8に貫通したピアホール9内に導電性ペースト13を孔埋め印刷し、この導電性ペースト13を熱硬化させることによって、積層板の外層導体回路と内層導体回路とを電気的に導通接続するようにしたことで、従来技術のようにメッキ被膜により外層導体回路と内層導体回路とを導通接続する構成と異なり、メッキ後の洗浄処理や大がかりな水処理設備が一切不要となり、簡単な製造工程と設備で多層ブリント配線板の生産性を向上することができる。従って、低コスト化を図ることができると共に信頼性の高い多層ブリント配線板を得ることができる。

【0023】本発明は、上述しかつ図面に示した実施例

に限定されるものでなく、その要旨を逸脱しない範囲内 で種々の変形実施が可能である。

【0024】実施例では4層構造の多層ブリント配線板について説明したが、3層構造以上の多層ブリント配線板に広く適用可能である。

【0025】例えば、図3は6層構造の多層ブリト配線板の例であって、両面に導体回路15.16を有する内層のコア材17と、同じく両面に導体回路18.19を有する上層コア材20と、さらに両面に導体回路21.22を有する下層コア材23とをそれぞれブリプレグ24.25を介して積層板26を構成し、との積層板26に貫通したビアホール27に導電性ペースト28を孔埋め印刷し、導電性ペースト28を熱硬化させることによって、各導体回路15.16、18、19、21.22の導体ランド部15a、16a、18a、19a、21a.22aを導通接続することができる。

[0026]

【発明の効果】以上説明したように本発明の多層ブリント配線板は、絶縁層を介して3層以上の導体層が積層された多層ブリント配線板において、積層された各導体層部分に貫通するピアホールを形成し、ピアホールに導電性ペーストを孔埋め印刷し、導電性ペーストを熱硬化させ導体層の外層導体及び内層導体間を電気的に導電接続するようにしたことにより、多層ブリント配線板の生産性を向上し大量生産に極めて好適であり、かつ低コスト化を図ることができると共に信頼性の高い多層ブリント配線板となる。

【0027】また、導電性ペーストは外層導体では外層表面及びピアホール孔面に露出する端面が導電接続され、内層導体ではピアホール孔面に露出する端面が導電 30接続されるようにしたことで、孔埋め印刷の際、外層導体面への密着はもとより導体端面に確実に密着し、導電性ペーストの熱硬化によって強固に固着させることができる。

【0028】また、本発明による多層ブリント配線板の 製造方法は、絶縁性のコア材の両表面にパターン化され た導体層を形成し、このコア材の両面にそれぞれブリブ*

*レグを介して外層導体を加熱プレスして積層板を形成する工程と、積層された各導体層部分に対応する位置で積層板に貫通するビアホールを形成する工程と、外層導体をバターン化し、ビアホール周りの外層導体部分のランド部をマスキングしてパターン化された外層導体上にリルダーレジストを形成する工程と、ビアホールに導電性ペーストを孔埋め印刷すると共に、導電性ペーストを会でしている工程と、ランド部上に露出する導電性ペーストを終節した。ランド部上に露出する導電性ペーストを終節を整体性があるようにメッキ被膜により外層導体回路と内層、導体回路とを導通接続する場合と異なり、メッキ後の洗浄処理や大がかりな水処理設備が一切不要となり、設備も印刷機と乾燥炉のみがあればよいため、設備コストも安価となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】A. 本発明による多層ブリント配線板の製造の 初期工程図である。

- B. 積層板に積層した状態の工程図である。
- C. 積層板にピアホールを貫通した工程図である。
- D. 外層銅箔のパターン形成とソルダーレジストの形成 の工程図である。

【図2】E. ビアホールへの導電性ペーストの孔埋め印刷の工程図である。

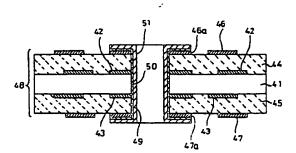
- F. 導電性ペーストの熱硬化の工程図である。
- G. 導電性ペーストへのオーバーコートの工程図である。

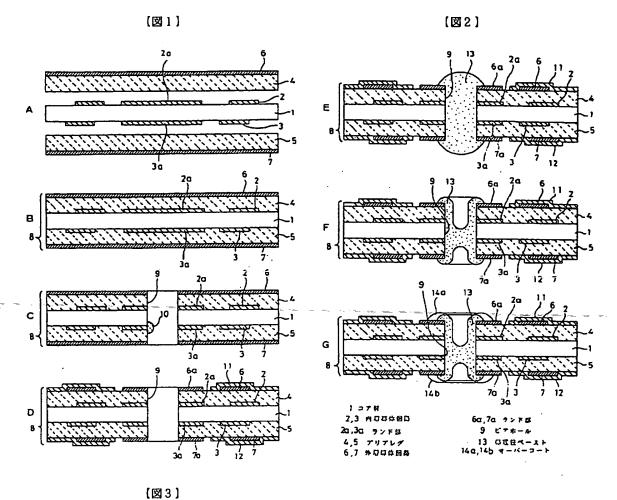
【図3】本発明による6層構造の多層プリント配線板の 構成図である。

【図4】従来の多層プリント配線板の構成図である。 【符号の説明】

1 コア材、2,3 内層導体回路、2a,3a 内層 ランド部、4,5 ブリブレグ、6,7 外層導体回 路、6a,7a 外層ランド部、8 積層板、9 ピアホ ール、11,12 ソルダーレジスト、13 導電性ペ ースト、14a,14b オーバーコート

【図4】





26 18a 27 28 24 18 20 19 15 15 15 16 21 16a 22a 25 22